



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 of The Patents Rules) क्रमांक : 022119410 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 403977

आवेदन सं. / Application No. : 494/MUM/2010

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 24/02/2010

पेटेंटी / Patentee : INSTITUTE FOR PLASMA RESEARCH

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित PLASMA ENHANCED JET VAPOR DEPOSITION OF METALLIC FILMS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख फरवरी 2010 के चौबीसवें दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled PLASMA ENHANCED JET VAPOR DEPOSITION OF METALLIC FILMS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 24<sup>th</sup> day of February 2010 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

## PROPERTY INDIA OF THE ALIDEATION

अनुदान की तारीख Date of Grant:

19/08/2022

Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, फरवरी 2012 के चौबीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

**Note.** - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 24<sup>th</sup> day of February 2012 and on the same day in every year thereafter.